в реферате ответить на вопросы:  
1) нитрит галлия - перспективный материал в СВЧ-электронике;  
2)Газофазная эпитаксия кремния. Основы технологии. достоинства и недостатки;  
3)плазмохимические методы осаждения диэлектриков в технологии микроэлектроники;  
4)основные технологические переходы в литографии;  
5)Виды загрязнений полупроводниковых подложек, методы их обработки и контроль качества отмывки.